L2 ANSWER 2 OF 3 WPINDEX COPYRIGHT 2006 THE THOMSON CORP on STN

AN 2001-310476 [33] WPINDEX

DNC C2001-096260

TI Agents for reconstituting dermal collagen fasciculus, useful in cosmetics, contains an adenine derivative.

DC B02 D21 E13

PA (POKK) POLA CHEM IND INC

CYC 1

PI JP 2001031549 A 20010206 (200133) * 8 A61K007-48 <--

ADT JP 2001031549 A JP 1999-199990 19990714

PRAI JP 1999-199990

19990714

IC ICM A61K007-48

ICS A61K007-00; A61K031-00; A61K031-52; A61K031-70

ICA C07D473-34; C07H019-167

/ BINARY DATA / TANAKA0630002.TIF

AB JP2001031549 A UPAB: 20010620

NOVELTY - An agent for reconstituting the structure of dermal collagen fasciculus comprises an adenine derivative and/or a physiologically acceptable salt thereof.

DETAILED DESCRIPTION - An agent for reconstituting the structure of dermal collagen fasciculus comprises an adenine derivative of formula (1) and/or a physiologically acceptable salt thereof.

R1 = 4-16C hydrocarbon radical containing unsaturated bond which may contain oxygen atom;

R2 = H, sugar residue, or 1-4C alkyl when R3 does not have binding group;

R3 = H, optionally acylated sugar residue, or 1-4C alkyl when R2 does not have binding group;

dotted line = combination of one double bond and one single bond.

USE - The agent for reconstituting the structure of dermal collagen fasciculus is useful for cosmetics.

ADVANTAGE - The agent reconstitutes the skin structure of injured skin.

Dwg.0/2

FS CPI

FA AB; GI; DCN

MC CPI: B06-D09; B14-N17; B14-N17B; B14-R01; D08-B09A; E06-D09

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-31549

(P2001-31549A) (43)公開日 平成13年2月6日(2001.2.6)

(51) Int. Cl. 7	識別記号		FΙ					テーマコ	-ŀ.	(参考)
A61K 7/48			A61K	7/48				4C057		
7/00				7/00				4C083		
							F	4C086		
31/00	617			31/00		617				
31/52				31/52						
		審査請求	未請求	請求	項の数 5	OL	(全8	頁) 最終	終頁!	こ続く
(21)出願番号	特願平I1-199990		(71)出	顧人	0001134	70				
					ポーラ化	成工業	株式会社	生		
(22)出顧日	平成11年7月14日(1999.	7.14)			静岡県都	岡市弥:	生町64	登48号		
			(72)発	明者	西森 身	友				
					神奈川県	横浜市	戸塚区村	白尾町560	ポ-	ーラ
					戸塚研究	7.所内				
			(72)発	明者	松本 克	夫				
					神奈川県	横浜市	戸塚区村	由尾町560	ポ-	ーラ
					戸塚所内]				
			(72)発	明者	金丸 晶	 子				
					神奈川県	横浜市	戸塚区村	柏尾町560	ポ-	ーラ
					戸塚研究	武所内				
								最終	終頁に	こ続

(54) 【発明の名称】真皮コラーゲン線維束再構築剤及びそれを含有する化粧料

(57)【要約】

【課題】 本発明は、皮膚構造を再生する作用を有する 化粧料を有する化粧料を提供することを課題とする。

【解決手段】 化粧料に一般式(I)に表される化合物 及び生理的に許容されるその塩から選ばれる1種乃至は 2種以上を含有させる。

【図1】



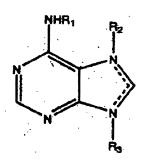
一般式(I)

(但し、式中R1は、酸素原子を置換基内に含有しても 良い炭素数4~16の不飽和結合を含む炭化水素基を表 し、R2は、R3に結合基団を有さない場合に於いて、 水素原子、糖残基又は炭素数1~4のアルキル基を表 し、R3は、R2に結合基団を有さない場合に於いて、 水素原子、アシル化されていても良い糖残基又は炭素数 1~4のアルキル基を表し、点線の結合は1個の二重結 合と1個の単結合の組合せをあらわす。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記に示す、一般式(I)に表されるアデニン誘導体及び/又は生理的に許容されるその塩からなる真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤。

【化1】



一般式(I)

(但し、式中R1は、酸素原子を置換基内に含有しても良い炭素数4~16の不飽和結合を含む炭化水素基を表し、R2は、R3に結合基団を有さない場合に於いて、水素原子、糖残基又は炭素数1~4のアルキル基を表し、R3は、R2に結合基団を有さない場合に於いて、水素原子、アシル化されていても良い糖残基又は炭素数1~4のアルキル基を表し、点線の結合は1個の二重結合と1個の単結合の組合せをあらわす。)

【請求項2】 一般式(I)に表される化合物が、カイネチン、トランスゼアチン、シスゼアチン、トランスゼアチンリポシドの何れかであることを特徴とする、請求項1に記載の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤を含有する、皮膚構造再生用の 30 化粧料。

【請求項4】 一般式(I)に表される化合物及び生理的に許容されるその塩から選ばれる1種乃至は2種以上を含有する皮膚構造再生用の化粧料。

【請求項5】 一般式(I)に表される化合物が、カイネチン、トランスゼアチン、シスゼアチン、トランスゼアチンリポシドの何れかであることを特徴とする、請求項4に記載の皮膚構造再生用の化粧料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は化粧料に関し、更に 詳細には、皮膚構造の乱れを是正するのに好適な化粧料 に関する。

[0002]

【従来の技術】皮膚は、生体と外界とを分ける重要な器官であり、この為、外界より多くの損傷を受けやすい。 傷害原因としては、光やラジカル発生によるによる皮膚構成成分の損傷や重合・架橋、構成細胞の損傷と死滅、この為、皮膚には日常的に、この様な外界からの傷害の 50 跡が蓄積しており、この様な現象が年をとるにつれ、肌が美しくなくなる原因の一つであるとも言われている。この様な経年的変化以外にもケロイド形成であるとか、肉芽の異常形成など傷害に伴う皮膚構造の形態的変化は少なくない。この様な、皮膚が外界より受けた傷害に起因する、皮膚構造の形態変化を是正する手段は、外科的手術による以外には、現在のところ全く知られていない

【0003】一方、後記一般式(I)に表される化合物 及び/又は塩は、植物ホルモンとして知られているが、このものが真皮のコラーゲン線維束の再構築作用を有していることは、全く知られておらず、従って、この様な成分を含む化粧料が、傷害を受けてその構造が乱れた皮膚に作用して、皮膚構造を再生する作用を有していることも全く知られていなかった。

[0004]

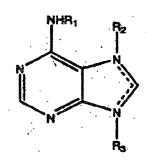
【発明が解決しようとする課題】本発明は、この様な状況下為されたものであり、傷害を受けてその構造が乱れた皮膚に作用して、皮膚構造を再生する作用を有する化20 粧料を提供することを課題とする。

[0005]

【課題の解決手段】この様な状況に鑑みて、本発明者らは、前記皮膚構造を再生する作用を有する化粧料を有する化粧料を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、次に示す一般式(I)に表される化合物及び/又はその塩を含有する化粧料がその様な作用を有していることを見いだし、発明を完成させるに至った。以下、本発明について、実施の形態を中心に詳細に説明を加える。

[0006]

【化2】



40 一般式 (I)

(但し、式中R1は、酸素原子を置換基内に含有しても良い炭素数4~16の不飽和結合を含む炭化水素基を表し、R2は、R3に結合基団を有さない場合に於いて、水素原子、糖残基又は炭素数1~4のアルキル基を表し、R3は、R2に結合基団を有さない場合に於いて、水素原子、アシル化されていても良い糖残基又は炭素数1~4のアルキル基を表し、点線の結合は1個の二重結合と1個の単結合の組合せをあらわす。)

[0007]

【発明の実施の形態】(1)本発明の真皮のコラーゲン

線維束構造の再構築剤

本発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤は、上 記一般式(I)に表される化合物及び/又はその生理的 に許容される塩からなる。ここで、式中R1は、酸素原 子を置換基内に含有しても良い炭素数4~16の不飽和 結合を含む炭化水素基を表すが、酸素原子の含有の形態 としては、水酸基、アシロキシ基、カルボキシル基、エ ーテル基(アルキルオキシ基)等が好ましく例示でき る。又、炭化水素基は脂肪族でも芳香族基でも使用で き、例えば、脂肪族基であればヒドロキシペンテニル 基、ヒドロキシヘキセニル基、メトキシペンテニル基、 エトキシペンテニル基、ノルマルプチルオキシペンテニ ル基、フェノキシペンテニル基、フルフリル基等が好ま しく例示できる。又、R2或いはR3に表される基は何 れか一方しか存在しない。これは、アデニン類がタート マーを形成するため、7位に入る場合と9位に入る場合 が知られており、水素原子或いは置換基はこのどちらか にしか入らないからである。このR2乃至はR3の存在 の選択によって、式中点線で表されている二重結合と単 結合の組合せは決定される。R2、R3の具体的な基の 20 種類としては、水素原子、アシル化されていても良い、 リボース残基、グルコース残基或いはアラビノース残基 等の糖残基、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル 基、イソプロピル基、ノルマルプチル基、セカンダリー ブチル基、ターシャリープチル基等の炭素数1~4のア ルキル基等が好ましく例示できる。糖残基の有すること ができるアシル基としては、炭素数1~4のものが好ま しく、アセチル基が特に好ましい。これらの内、好まし いものは水素原子及び糖残基であり、中でも水素原子が 薬効上、特に好ましい。この時、これらの基はR2の位 30 置につくのが好ましい。具体的に好ましい化合物を例示 するならば、トランスゼアチン、シスゼアチン、トラン スゼアチンリボサイド、シスゼアチンリボサイド、イソ ゼアチン、カイネチン及び生理的に許容されるこれらの 塩等が例示できる。これらの内では、トランスゼアチ ン、シスゼアチン、カイネチンが特に好ましい。これら の化合物は植物体より抽出することもできるし、アデニ ンなどを原料に合成することもできる。アデニンを原料 として合成する場合には、アセトニトリルなどを溶媒に 用い、ヘキサメチルジシラザンやトリメチルシリルクロ 40 ライドなどのシリル化剤を用いて窒素原子上の水素をト リメチルシリル基で置換し、これに水酸基などの置換基 をアセチル基などで保護したハロゲン化炭化水素、フル フリルクロライド等のハロゲン化物をルイス酸などを触 媒にカップリングさせ、しかる後にメタノール性アンモ ニアなどの塩基を用いて脱保護すれば得ることができ る。又、これらの配糖体は、これらの化合物をトリメチ ルシリル化した後、糖のアセチル化体と酸化銀などを触 媒にカップリングさせ、脱保護すれば得ることができ る。又、この様なアデニン誘導体はその多くのものが試 50

葉として市販されており、これらを用いることもできる。かくして得られた本発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤は真皮のコラーゲン線維束構造の乱れを再構築させ、正常な構造に修復させる作用を有する。本発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤を化粧料などの皮膚外用剤に含有させて投与することにより、真皮内部のコラーゲン線維束が崩れて引き起こす皮膚形態の変化を予防、改善或いは治療する事ができる。本発明をこの様な皮膚外用剤に含有させて用いる場合、好ましい含有量は、0.001~5重量%であり、更に好ましくは0.005~1重量%である。

[0008]

[化3]

トランスゼアチン

[0009]

シスゼアチン 【0010】

【化5】

トランスゼアチンリポシド

(但し、式中Riboはリポース残基を表す。) 【0011】

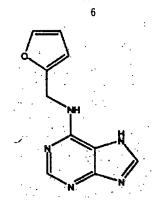
【化6】

シスゼアチンリボシド

(但し、式中Riboはリポース残基を表す。) 【0012】

[化7]

イソゼアチン 【0013】 【化8】



カイネチン

【0014】(2)本発明の化粧料

本発明の化粧料は、上記真皮のコラーゲン線維束構造の 再構築剤から選ばれる1種乃至は2種以上を含有し、皮 膚の形態変化を抑制及び/又は改善する事に用いられる ことを特徴とする。ここで、本発明の化粧料が抑制及び /又は改善する皮膚形態の変化とは、真皮のコラーゲン 線維束構造が乱れることによって生じた、皮膚上で目視 20 できる皮膚形態の変化を言い、この様な皮膚形態の変化 としては、例えば、光の過剰照射や照射の累積による皮 膚の弾力消失や表面の構造の荒れ、経年の刺激蓄積に起 因する皮膚の弾力消失、ケロイドなどの生成が挙げられ る。又、しわについても、真皮のコラーゲン線維束構造 の乱れに起因するものであれば、本発明の真皮のコラー ゲン線維束構造の再構築剤の働きによりその生成の抑制 や改善ができるため、適用することができる。本発明の 化粧料は、その剤形としては、通常この様な皮膚の手入 れに使用されているものであれば、特段の限定無く適用 30 することができ、例えば、化粧水、乳液、クリーム、パ ック化粧料、エッセンス化粧料等の基礎化粧料やアンダ ーメークアップやファンデーションなどのメークアップ 化粧料、毛髪化粧料、洗浄用化粧料などが好ましく例示 でき、これらの中では基礎化粧料に適用するのが特に好 ましい。これは、この様な化粧料の効果発現の場が、本 発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤のこうか 発現の場と同一であり、相加的或いは相乗的効果が得ら れるからである。

【0015】本発明の化粧料には、上記必須成分である、本発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤以外に、通常化粧料で使用される任意の成分を含有することができる。かか、る任意成分としては、例えば、スクワラン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類、ホホバ油、カルナウバワックス、オレイン酸オクチルドデシル等のエステル類、オリーブ油、牛脂、椰子油等のトリグリセライド類、ステアリン酸、オレイン酸、リチノレイン酸等の脂肪酸、オレイルアルコール、ステアリルアルコール、オクチルドデカノール等の高級アルコール、スルホコハク酸エステルやポリオキ50シエチレンアルキル硫酸ナトリウム等のアニオン界面活

7

性剤類、アルキルペタイン塩等の両性界面活性剤類、ジ アルキルアンモニウム塩等のカチオン界面活性剤類、ソ ルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセライド、こ れらのポリオキシエチレン付加物、ポリオキシエチレン アルキルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 等の非イオン界面活性剤類、ポリエチレングリコール、 グリセリン、1、3-プタンジオール等の多価アルコー ル類、増粘・ゲル化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、色 剤、防腐剤、粉体、各種薬効成分等を好ましく例示でき る。これらの中で特に好ましいものは、真皮のコラーゲ 10 ン線維束の再構築に有用な作用や皮膚の改善に好ましい 作用や皮膚機能の補完に好ましい作用のある、ウルソー ル酸とそのエステル類、ヒアルロン酸ナトリウム等のム コ多糖類、ヘパリン類似物質などの多硫酸化多糖類、ト レハロースや硫酸化トレハロースナトリウムなどのトレ ハロース及びその誘導体、ステロイド及びその配糖体、 メタクリロイルオキシエトキシホスファチジルコリンポ リマー等が好ましく例示できる。これらの含有量として は0.001~0.5重量%程度が適当である。本発明 の化粧料は、この様な成分を常法に従って処理すること 20 により製造することができる。本発明の化粧料は、真皮 のコラーゲン線維束構造の再構築剤の働きにより、真皮 のコラーゲン線維束の乱れに起因する皮膚形態の変化を 抑制、改善する作用を有するので、この様な形態変化の 予防用或いは改善用に用いることが好ましい。

[0016]

【実施例】以下に、実施例を挙げて、本発明について更 に詳細に説明を加えるが、本発明がこれら実施例にのみ 限定を受けないことは言うまでもない。

【0017】〈実施例1〉ヘアレスマウス-光累積照射 モデルを用いて、本発明の真皮のコラーゲン線維束構造 の再構築剤の作用を調べた。 ヘアレスマウス (Skh: HR-1、雌性、8週齢)の背部に連日10週紫外線 (東芝SEランプ、60mJ/cm2) を照射し、光線 維束構造損傷モデルを作製した。この動物を1群3匹に 群分けし、背部に各種被験物質0.1%の濃度の50% エタノール水溶液を溶媒とする溶液を2週間塗布した。 対照群には50%エタノール水溶液のみを塗布した。ブ ランクには光照射もサンプル投与も行わなかった。最後 の投与の24時間後に皮膚を採取し、NaOH法に従っ て処理し標本を作製した。これらを電子顕微鏡にて観察 し、真皮のコラーゲン線維束の構造の乱れ具合をランク 0:観察領域全域で異常なコラーゲン線維束の構造又は 線維束構造の崩壊を認める、ランク1:過半領域で線維 束の構造の崩壊又は構造異常への変移を認める、ランク 2:一部に線維束構造の崩壊又は異常を認めるが、全体 的にはほぼ正常な線維束構造を認める、ランク3:全く 正常な線維束構造の基準で判定した。この結果を表1に 出現例数として示す。又、図1にカイネチンのランク3 のものの電子顕微鏡写真を、図2に対照のランク0のも の電子顕微鏡写真を示す。これより、本発明の真皮の線 維束構造の再構築剤はコラーゲン線維束構造の乱れを是 正する作用に優れることがわかる。

[0018]

【表1】

サンプル	ランク8	ランク2	ランク1	ランクロ
カイネチン	2	1		
トランスゼアチン	2	1		
シスゼアテン	2	1		
イソゼアチン	2	· ¶		
トランスゼアチンリポシド	1	2		
イソゼアチンリポシド	1	2		· ·
対策				8
ブランク				3

【0019】<実施例2>ハートレー系白色種モルモッ トを用いて、損傷ケロイドモデルを作製し、本発明の真 皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤のこの損傷ケロイ ドの改善作用を調べた。即ち、モルモットの背部は剃毛 し、フロイントの不完全アジュバントと水で作製したエ マルションを1日1回8カ所に0.1mlずつ皮内注射 50 ケロイド、ランク1:対照よりやや軽度のケロイド、ラ

し、この作業を10日間行い、傷害ケロイドを作製し た。最後の投与から14日後に、検体の1日1回1つの ケロイドに1サンプル0.01mlを(検体は実施例1 と同じ)経皮的に、10日間投与した。これらのケロイ ド治癒程度を対照に比べて、ランク0:対照と同程度の

ンク2:対照よりかなり軽度のケロイド、ランク3:ケ ロイド形成を行わなかったプランク部位と同程度の基準 で判定した。結果を表2に出現例数として示す。これよ り、本発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤は ケロイドのような線維束の乱れに起因する皮膚形態の変 化を改善する作用に優れることがわかる。

[0020]

【表 2 】

サンプル	ランク3	ランク2	ランク1	ランクロ
カイキテン	2	8	,	
トランスゼアチン	2	8		
シスゼアチン	2	8 .		
イソゼアチン	2	8		
トランスゼアチンリポシド	1	4		,
イソゼアチンリポシド	2	8	·	
イソゼアチンリポシド	2	8		

【0021】〈実施例3~8〉下記に示す処方に従っ 可溶化し、冷却して化粧水を得た。

て、化粧水を作製した。即ち、処方成分を80℃で加温 20

*表3に詳細を示す。

グリセリン	5	重量部
1, 3-プタンジオール	5	重量部
香料	0.	1 重量部
メチルパラベン	0.	1重量部
ポリオキシエチレン(60)硬化ひまし油	0.	1重量部
ヒアルロン酸ナトリウム	0.	1 重量部
メタクリルイルオキシエトキシジョスファチジルコリン	0.	1重量部
ヘパリン類似物質	0.	1 重量部
本発明の真皮のコラーゲン線維束構造の再構築剤*	0.	1重量部
エタノール	5.	3重量部
水	8 4	重量部

[0022]

【表3】

	真皮の縁雑京構造の再構築剤			
共均制 8	カイネチン			
突然到 4	トランスゼアチン			
実施例 5	シスゼアチン			
突旋拐 6	イソゼアチン			
実施例7	トランスゼアチンリポシド			
实施例8	イソゼアチンリポシド			
元元 页 0	1 プモアテンジホシト			

【0023】〈実施例9〉光の過剰照射により生じた肌 の弾力消失に悩むパネラー1群10名計70名を用い て、実施例3~8の化粧水と実施例3の化粧水のカイネ チンを水に置換した比較例の化粧水を1ヶ月間使用して 50 る、皮膚形態の変化を改善する作用を有することがわか

もらい、弾力消失の改善の有無をアンケートにより調べ た。結果を有効率として、表4に示す。これより、本発 明の化粧料はコラーゲン線維束の構造の乱れに起因す

る。

[0024]

【表4】

有効率 (%)
50
40
50
30
30
30

11

[0025]

【発明の効果】本発明によれば、傷害を受けてその構造が乱れた皮膚に作用して、皮膚構造を再生する作用を有する化粧料を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 カイネチン処理のランク3のもの電子顕微鏡写真(図面代用写真)である。

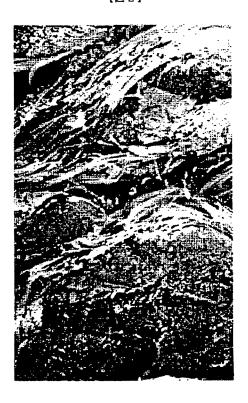
【図2】 実施例1の対照に於けるランク0の電子顕微 鏡写真(図面代用写真)である。

【図1】



(図面代用写真)

[図2]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 識別記号 A 6 1 K 31/70 6 2 0 // C 0 7 D 473/34 3 5 1 C 0 7 H 19/167

(72)発明者 河合 充夫 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町560 ポーラ 戸塚研究所内 FI 7-73-1 (参考) A 6 1 K 31/70 6 2 0 C 0 7 D 473/34 3 5 1 C 0 7 H 19/167

F 夕一ム(参考) 4C057 BB02 CC03 DD01 LL31 4C083 AC102 AC122 AC432 AC482 AC792 AC851 AC852 AD201 AD202 AD312 AD332 BB60 CC01 CC04 EE12 4C086 AA01 CB07 EA11 GA02 MA04 NA14 ZA89 ZB21